

Link do produktu: <https://grasse24.pl/solverx-deep-h2o-pianka-do-mycia-i-demakijazu-twarzy-gleboko-nawilzajaca-skora-sucha-i-odwodniona-200-ml-p-134055.html>



SOLVERX Deep H2O+ Pianka do mycia i demakijażu twarzy głęboko nawilżająca - skóra sucha i odwodniona 200 ml

Cena brutto	30,50 zł
Cena netto	24,80 zł
Numer katalogowy	157032
Kod producenta	157032
Kod EAN	5905923682720

Opis produktu

SOLVERX DeepH2O+ FACE WASH & MAKE-UP REMOVAL FOAM, 200ml

Problem cery suchej dotyczy wielu osób, ocenia się, że problem ten występuje u ok. 15-20% populacji. Czy dotyczy również Ciebie?

Skóra traci wodę codziennie a intensywność ta jest uzależniona między innymi od wielu czynników: klimatyzacja, suche pomieszczenia, zanieczyszczenia, promieniowanie UV, alkohol, zmęczenie, stres,... I dotyczy to każdego z nas. Przewlekłe utrzymująca się suchość i odwodnienie oraz związana z nią utrata elastyczności skóry, mikrozmarszczki, uczucie ściągnięcia wpływają niekorzystnie na nasz komfort i jakość życia. Dlatego tak ważne jest kompleksowe nawilżanie skóry. Oraz zadbanie o poprawę jej jędrności i elastyczności.

SOLVERX deepH2O+ pianka o wyjątkowej, puszystej konsystencji doskonale oczyszcza skórę i usuwa makijaż twarzy i oczu. Stworzona z myślą o skórze suchej, przesuszonej i wymagającej ujędrnienia. Składniki aktywne zawarte w piance już na etapie oczyszczenia dbają o nawilżenie skóry i ochronę bariery hydrolipidowej. Pianka do mycia i demakijażu pozostawia skórę dokładnie oczyszczoną, miękką z uczuciem komfortu oraz przygotowaną na przyjęcie kolejnych etapów pielęgnacyjnych.

Potrzeba:

- skóra sucha, odwodniona
- demakijaż

Najważniejsze korzyści:

- długotrwałe nawilżenie
- skóra gładka i jędrna
- dokładne oczyszczenie i przygotowanie skóry na kolejne etapy pielęgnacyjne

Kwas hialuronowy: zwiększa jędrność, sprężystość i elastyczność skóry, zapobiega utracie wody i aktywnie wiąże ją w skórze.

Kompleks nawilżający: (fruktoza + sodium PCA + inozytol) zapobiega utracie wody z naskórka, poprawia elastyczność warstwy rogowej naskórka, zmiękcza i wygładza skórę, aktywnie nawilża, blokuje oksydację lipidów komórkowych.

Olej z pestek malin: wzmacnia barierę hydrolipidową, zapewnia prawidłowy poziom nawilżenia, ma bardzo silne działanie antyoksydacyjne."SOLVERX DeepH2O+ pianka do mycia twarzy i demakijażu o wyjątkowej, puszystej konsystencji doskonale oczyszcza skórę oraz usuwa makijaż twarzy i oczu. Stworzona z myślą o skórze suchej, przesuszonej wymagającej ujednolnienia.

Główne składniki: kwas hialuronowy, kompleks nawilżający, olej z pestek malin, olej ze słodkich migdałów.

Sposób użycia:

Porcję pianki nałóż na wilgotne dłonie i umyj twarz i oczy. Zmyj ciepłą wodą. Następnie nałóż krem SOLVERX DeepH2O+. Piankę stosuj rano i wieczorem.

Skład(INCI):

Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Glycerin, Polysorbate 20, Rubus Idaeus Seed Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Hyaluronic Acid, Gluconolactone, Panthenol, Niacinamide, Sodium Lactate, Sodium PCA, Glycine, Fructose, Urea, Inositol, Sodium Benzoate, Lactic Acid, Citric Acid, Betaine, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Parfum